⑲日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 173731

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)7月30日

H 01 L 21/66 G 01 B 11/30 G 01 N 21/88 H 01 L 21/30 7168-5F A-8304-2F E-7517-2G Z-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称 被検査物の表面検査装置

②特 願 昭61-14701

20出 願 昭61(1986)1月28日

⑦発明者 大富部 興 ⑦発明者 西川 政光 川崎市幸区柳町70 株式会社東芝柳町工場内

横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術研究所内

川崎市幸区堀川町72番地

①出願人 株式会社東芝 ②代理人 弁理士井上 一男

net ton 2ft

1. 発明の名称

被検査物の設面検査装置

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 被校査物の表面全体を校査する第1の検査 手段と.

上記被検査物表面のうち特定点の状態を上記第 1の検査手段よりも高い解像度で検査する第2の 検査手段と、

上記第1の検査手段および第2の検査手段を制御する制御手段と、

を具備し、上記第1の検査手段で被検査物袋面の不良箇所、または微小な異常箇所が認められたとき、その不良箇所または微小な異常箇所の位置情報を制御手段に伝達し、第2の検査手段が上記被検査物を検査するときに上記制御手段より位置情報を第2の検査手段に伝達して再度検査することを特徴とする被検査物の表面検査装置。

② 第1の検査手段は被検査物の表面を照射する光級と、

上記被検査物の直上に設けられて被検査物から の反射光を勘像する場像器と、

この級像器から送られてくる画像をあらかじめ 設定された手法により画像の処理、解析を行なう 画像処理部と

から構成されることを特徴とする特許請求の範 関第1項記載の被検査物の表面検査装置。

(3) 第2の検査手段は被検査物の直上に設けられて特定点を照射する光源を備えた顕微鏡およびこの顕微鏡からの画像を協像する最像器と、

」、記被検査物を移動し、特定点に位置決めする ためのコントローラと、

このコントローラにより位置決めされた位置情報にもとづき上記版像器からの画像をあらかじめ 設定された手法により画像の処理、解析を行なう 画像処理部と、

から構成されることを特徴とする特許請求の範 関第1項記載の被検査物の表面検査装置。

(d) 制御手段は第1の検査手段および第2の検査手段により処理、解析された関係信号をモニタ

特開昭 62-173731 (2)

ーに出力して表示する表示装置を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の被検査物の表面検索数据。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明はたとえばパターニングされた半導体ウェファの表面状態を検査するのに適した被検査物の表面検査装置に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

たとえば集積回路の製造過程において、ウェファ上にフォトレジストを塗布し、このウェファにマスクパターンを露光するフォトリングラフィ現像工程でのウェファ検査は製造の歩止り向上のために重要な課題の1つである。

従来、上記ウェファ検査は専門の検査員が斜光 照明によるウェファ全面検査、すなわちマクロ検 査、および顕微鏡を用いてウェファ表面上の定点 検査、すなわちミクロ検査の2つの検査を行なっ て現像工程の良否を判定するようにしている。

最近は定点検査の定点座標を装置に記憶させて

い箇所を発見したとき、上記ウェファ上での座標低をミクロ的検査部に送り、このミクロ的検査部における定点検査に加えて上記疑わしい箇所を顕微鏡によるミクロ的検査の対象とすることにより検査精度を向上させるようにしたことを特徴とするものである。

(発明の実施例)

以下、本発明を第1図および第2図に示す一実施例にもとづいて説明する。第1図は上半分がウェファの表面全体を検査するためのマクロ検査部(A)と、下半分が顕微鏡によりウェファ表面の特定点を詳細に検査するためのミクロ検査部(B)とに大別される自動表面検査装置を示したものである。上記マクロ検査部(A)において、検査の対象であるウェファ(1)は支持台(2)上に収置されており、光源(3)により風明光が上記ウェファ(1)をほぼ水平方向に風射している。そして、ウェファ(1)面側には工業用テレビカメラ(4)(以下、「T V カメラという)が設置されていて、ウェファ(1)面からの反射光によりウェファ(1)面を撮像し、その画像が両

おき、検査員はウェファに手を触れることなく全 面検査と顕微鏡での検査を目視により行なうこと ができる搬送部を備えた検査装置が実用化されて いる。

しかしながら、従来は専門の校査員がマクロ的な全面校査およびミクロ的な定点校査をすべて目 祝により行ない判定を行なっていたため、専門的な検査員の養成が必要であり、かつ校査精度にも 問題を有するなどの欠点があった。

[発明の目的]

本発明は被検査物の表面全体の状態を人間の目 机により検査し判定を行なっていたマクロ的な全 面検査と、ミクロ的な定点検査を自動的に行なう ことができ、かつ微小な異常をも検出可能となっ て検査精度を向上させることができる被検査物の 表面検査装置を提供することを目的とする。

(発明の概要)

本発明は上記目的を達成するために被検査物の 表面全体をウェファ面に扱像して検査を行なうマ クロ的検査部において、不良箇所あるいは疑わし

像処理部のに送られる。 画像処理部のではあらか じめ設定された手法によりITVカメラ(4)から入 力した画像の処理、解析を行ない、不良の有無お よび不良箇所が制御部のへ送られるようになって いる。ここで、不良箇所の指定は第2図に示すよ うにウェファ(1)の姿面をメッシュ状に分割し、ど の分制座標に不良があるか、または疑わしい問題 があるかを制御部のへ伝達する。

一方、ミクロ校査部(B)を説明すると、上記マクロ校査部(A)において全面校査を終了したウェファ(D)は図示しない版送手段によりミクロ校査を(B)に設けられている支持台の上に版送が精した合うには移動手段図が精した合うには交する。メラに構成されている。すなわち、図は上記ではたけ、互いに直交するコントローラのは上記制御部のにあらから、記位されている座標値を認み出し、その特定を関助することにより、上記文持台の移動が創御

特開昭62-173731(3)

されるようになっている。特定点に位置決めされたウェファ(1)の上方には図示しない光源を僻えた 丁 W カメラ(11)が設けられていない 上記 I T V カメラ(11)が設けられてい ウェファ(1)上の特定点におけるミクロ画像を 動像 し、その画像が画像処理部(12)に送られる。 画像 処理部(12)ではあらかじめ設定された手法により I T V カメラ(11)から入力した画像の処理、解析を行なった後、不良の有無が制御部向へ送られるようになっている。

なお、上記函像処理部句, (11)はそれぞれ別体 として帮成したが同一であっても差支えない。

つぎに、上記構成にもとづく本発明の作用について説明する。まず、マクロ校査部(A)において、校査対象のウェファ(U)を支持台口上に観覧し、光源(D)によりほぼ水平方向からウェファ(U)の表面に 風明光を照射する。すると、ウェファ(U)からの反射光はITVカメラ(4)に入光してウェファ(1)表面を扱像し、その画像が画像処理部(5)に送られる。

像を撮像し、その画像を画像処理部(12)に伝送する。すると、画像処理部(12)はあらかじめ決められた手法により、上記ITVカメラ(11)から入力したミクロ画像の処理、解析を行なって不良の有無を上記制御部間に伝送し自動的に判定することができる。

このように、マクロ校査部(A)で不良、もしくは微小な不良で疑わしい箇所がウェファ(1)の扱面に認められた場合、制御部間はウェファ(1)上での分割座標を記憶し、さらにコントローラ間に座標値が送られて記憶させられる。つぎに、上記ウェファ(1)がミクロ校査部(B)に服送され支持台の上に設定点の座標値に加え、上記不良箇所の歴標でもコントローラ間に伝達する。すると、別の出力信号により移動手段倒が駆動されて支持台ではX方向及びY方向に移動し、ウェファ(1)の位置決めが行なわれるため、疑わしい筋のミクロ校査を行なうことができるものである。

第3回は本発明の他の実施例を示したものであ

阿俊処理部のはあらかじめ次められた手法により、上記ITVカメラ(1)からの入力画像の処理、解析を行ない、不良の有無および不良箇所を指定する。すなわち、不良箇所の指定は第2図に示すようにウェファ(1)表面をメッシュ状(1,1~n,m)に分割し、どの分割座標に不良、または疑わしい箇所が存在しているかを制御部(6)に伝送して記憶させられる。

る。すなわち、ミクロ校治部(B)において、顕微鏡 (10)およびITVカメラ(11)によるミクロ画像とマクロ校治部(A)が全面検査した画像とを例えばディスプレーモニターの設示装置(13)に表示させるもので、これによりマクロ検査部(A)で疑わしい箇所はミクロ検査部(B)における再検査と上記表示装置(13)に表示された検査員の目視による検査の両方でチェックすることができるため、検査制度、あるいは信頼性をさらに向上し得るものである。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば被検査物の 表面検査時において、マクロ的な全面検査と、ミ クロ的な特定点の定点検査とを自動的に行なうこ とができる上、微小な異常をも検出可能であるた め、検査精度を大幅に向上させることができると いう優れた効果を奏するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す構成図、第2 図はマクロ検査部におけるウェファ表面の両後が

特開昭62-173731(4)

分割された座標を示す平面図、第3回は本発明の 他の実施例を示す構成図である。

A…マクロ検査部(第1の検査手段)

B…ミクロ検査部(第2の検査手段)

1…ウェファ (被検査物)

2.7…支持台

3 … 光 淑

4,11… ITVカメラ (撮像器)

5,12… 画像処理部

6…制御部(制御手段)

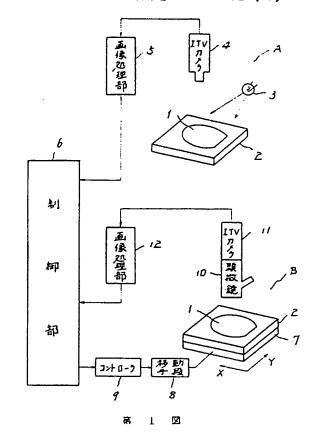
8…移動手段

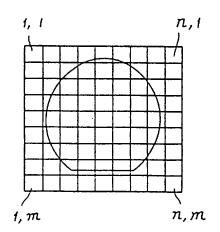
9…コントローラ

10…明微粒

13… 表示装置

代理人 弁理士 井 上 一 男





第 2 🖾

特開昭 62-173731 (5)

